



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH BOSTIK SL C910 XPRESS

Nr 410-19-0002

Wersja Nr

1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

CT-C40-F10

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Podkład do posadzek wewnątrz pomieszczeń.

3. Producent:

Bostik SA
420 rue d'Estienne d'Orves
92700 Colombes
FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 00 90 00
www.bostik.com

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. :

6a. Norma zharmonizowana:
EN 13813:2002

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
NB 0679: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), France

6b. Europejski dokument oceny:

Europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej:
Nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

EN 13813 :2002

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień (EN 13501-1)	A1
Uwalnianie substancji korozyjnych	Patrz karta charakterystyki
Wytrzymałość na ściskanie (EN 13892-2)	≥ C 40 N/mm ²
Wytrzymałość na zginanie (EN 13892-2)	≥ F 10 N/mm ²
Odporność na ścieranie (EN 13892-3)	NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona
Pochłanianie dźwięku (prEN 12354-6)	NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona
Odporność termiczna (EN 12664)	NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

BOSTIK SL C910 XPRESS

Nr

410-19-0002

	nieustalona
Odporność chemiczna (prEN 13529)	NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):



Philippe THEPOT
D.G.A. Bostik SA

w [miejsce] dnia [data wydania]

Paris 11-mar-2020